Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

03293740

PUBLICATION DATE

25-12-91

APPLICATION DATE

12-04-90

APPLICATION NUMBER

: 02095056

APPLICANT:

CASIO COMPUT CO LTD;

INVENTOR:

KIZAKI MASAYASU:

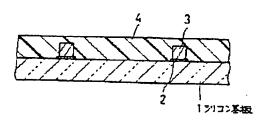
INT.CL.

H01L 21/60

TITLE

CONNECTING METHOD FOR

SEMICONDUCTOR DEVICE



5 6

ABSTRACT :

PURPOSE: To efficiently connect a semiconductor device without edge short-circuit by forming an insulating film on the surface of a semiconductor wafer on a bump side in the state of the wafer, etching to the intermediate of the film thickness, and allowing the end of the bump to protrude upward from the insulating film.

CONSTITUTION: After bumps 3 are formed on the pad electrode 2 of a silicon substrate 1, an insulating film 4 is provided on the upper surface of the substrate 1 formed with the bumps 3. The film 4 is formed of liquid polyimide resin, etc., having insulating properties, coated with the resin by spin coating, dried and cured. Then, the entire surface oft he film 4 is half etched to be removed to the intermediate of the film thickness from the upper surface, and the upper ends 5 of the bumps 3 are allowed to protrude upward from the film 4. Thus, an edge short-circuit can be prevented, and a semiconductor chip can efficiently be connected to the connecting terminal of the substrate.

COPYRIGHT: (C) JPO

⑩日本国特許庁(JP)

①特許出顧公開

# @ 公關特許公報(A) 平3-293740

1 of L 21/60

**独別記号** 311 R 311 Q 庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)12月25日

R 6918-4M Q 6918-4M

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

半導体装置の接続方法

60特 夏 平2-95056

②出 顧 平2(1990)4月12日

**60** 學 明 者 木 綺

正廣

東京都青梅市今井3丁目10番地6 カシオ計算機株式会社

青梅事業所內 東京都新宿区西新宿2丁目6番1号

の出版 人 カシオ計算機株式会社

RMC 理 人 弁理士 杉村 次郎

明、 無 當

1、発明の名称

半導体装置の装練方法

2、特許請求の範囲

半導体ウェハにパンプ電視を形成する工程 と、

前記半導体ウェハの前記パンプ電視側の変面に スピンコーティングにより色譜膜を形成する工程

前記絶縁鏡をその鉄草の中間をでエッチングして前記パンプ電腦の充電部分を換む絶縁鏡の上方に実出させる工程と、

前記半導体ウエハをダイシングして個々の半導 体装置に分割する工程と、

前記半導体装置の絶錯膜から突出した前記パンプ電振の光端部分を放板の接続端子にポンティングする工程と、

からなる芋等体装置の装飾方法。

3、 発明の詳細な説明

『農業上の利用分野』

この見明は半年のチップ等の半導体装置の被能 方法に関する。

### 【教法の技権】

世来、『ロチップ等の半導体チップは、半導体 ウェハのパッド電板上にパンプ電線を形成した 上、半導体ウエハをダイシングすることにより、 個々のチップ部品として分割形成されている。

この半導体チャブを高板に搭載する方法として、TAB(Tope Autumated Bouding)方式が知られている。このTAB方式では、フィルム高板にデバイスホールを形成した上、フィルム高板の要割に倒等の全質値をラミネードし、この全質値をエッチングしてデバイスホールの最から内側へ交出するフィンガリードを形成し、このフィインガリードに半導体チャブのパンプ電板をポンディングすることにより、半導体チャプをフィルム高板に搭載している。

#### [発明が解映しようとする観閲]

しかし、上述した半導体チャブの接続方法で
は、フィルム基板のフィンガリードに半導体チャ
プのパンプ電板をポンディングする際、フィンガ
リードが半導体チャブの外端側に接触して短続するという所属エャジショートを起し易い。そ為のため、ポンディング後にフィンガリードが半導体
チャプの外端側に被敵しないように、各半導体
チャプ等に、フィンガリードをフェーミング加工
により高曲させたり、あるいは半導体チャブの外 網に絶量シートを配置したりしなければなら
ず、接続作業が環路で、作業性が振めて悪いとい
う問題がある。

この売明の目的は、エッジショートを超さず、 他率的に半導体装置を接続することのできる半導 体装置の建能方法を提供することである。

#### 【展覧を解決するための手段】

この発明は上述した目的を選成するために、半進化ウェハにパンプ電話を製成したと、施記半課

をフォーミング加工により配換させたり、あるい は半導体装置の外級器に絶縁シートを設けたりし なくても、エッジショートを起さず、半導体装置 を基板の接続端子に簡単かつ容易にポンディング でき、新めて低率的に接続することができる。

#### [運業何]

以下、終し国~第3回を参照して、この発明の 一支集件を設明する。

まず、前を間に示すように、シリコン高級(半年作ウェハ)1のパッド電板2上にバンブ電長3を形成する。この場合、シリコン高級1にはチップ形成領域が多数区間されており、各チップ形成領域にはそれぞれ所定の条項回路が形成されている。

そして、ペッド電極2上にパンプ電腦3を形成 する場合には、シリコン基板1の上部(パッド電 紙2個の面)にフェトレジストを強力し、この フェトレジストをフェトリングラフィ法により第 光し発発することにより、パッド電腦3と対応す 体ウェハのパンプ電話側の変団にスピンコーティングにより絶滅感を形成し、この絶暈膜をその調厚の中間までエッチングして歯配パンプ電板の光 機器分を絶振調の上方に突出させた後、前記半導体ウェハをダイシングして個々の半導体装置に分離し、この分割された半導体装置の絶量調から突出した前記パンプ電面の先端部分を高級の装銭場子にボンディングすることである。

#### 【炸用】

この発明によれば、準導体ウエハの状態で、準導体ウエハの状態である。 との発展を展示の中間をでエッチングを振りた場合のでは、単導体ウエッチのでは、単導体ウエックを表示である。 中の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般のようにも一般のようにも一般を受ける。 基底の接続者に、基底のようにも一般を受ける。

る態所に関ロを形成し、この状態でメッキを施す と、関ロを通してパッド電信2上にパンプ電信3 が形成される。このパンプ電信3 は金や手田等の 金属よりなり、その高さは19月 m 程度に形成され ている。

この後、阿伽に示すように、パンプ電極3が形成されたシリコン高板1の上面に整整膜4を散ける。この絶数膜4は絶極性を有する複状のポリイングにより豊本した上、乾燥硬化することにより形成される。この場合、絶線膜4の膜厚は倒でいるパンプ電極3の高さよりも厚く形成されてもはパンプ電極3の高さとほぼ同じ膜厚に形成してもよい。しかし、いずれの場合においても、絶線4の上面はシリコン高板1の上面と平行に形成することが望ましい。

次に、第3回に示すように、絶縁要4の全変型 セハーフェッチングによりその上面から頭釘の中 関まで幹去してパンプ電極3の上極部分5を絶縁 関4の上方に実出させる。この場合、ハーフェッ チングはエッチング時間等のエッチング条件を直 重要定することによりエッチング量を開整するこ とができる。また、エッチング後の絶景質4の開 原は、バンブ電板3の高さの80~88%の厚さが登 ましい。例えば、バンブ電板3の高さが30×四視 仮であれば、絶景版4の厚さを25×四級度に形成 する。

この後、阿郎に示すように、ションは (2 点面は の後、阿郎に示すように (2 点面を ) の (2 点面を ) の (2 点面を ) の (3 点面を ) の (4 に ) の (5 に ) の (6 に ) の (6 に ) の (7 に ) の (7 に ) の (8 に) の (8 に)

と食鳥圧者によりポンティングする。このとき、 半端体チップでの上面、特に外端器11上には絶 重量 4 が形式されているので、パンプ電板3 に フィンガリード9モポンディングする際、従来の ように名半導体チップ7年に、フィンガリード9 モフォーミングにより圧曲させたり、あるいは半 直位チップフの外継部11に絶景シートを配置し たりしなくても、フィンガリード目が半導体チッ プラの外継部11に装斂して無筋することはな い。この場合、半導体チップでのレイアウト等、 半導体チップでの外機器11との気能を防ぐ以外 にフィンガリード9をフォーミング加工により思 曲させることは並し女えない。この後、パンプ電 極るとフィンガリード9の被合義分を展断してで 対止して保護すればよいので、半導体チップ?も フィルム高板8に筒単かつ容易に装飾すること ができ、世軍的に被銃作業を行なうことができ

なお、この発明は上途した実施例に設定される ものではない。例えば、半導体チップでが数据さ に分割する。

大に、第1回に示すように、分割されたまで、の自己では、ティールルムなど、アをTABBには、テカフィルルのあるには、テカーには、アカーには、アカーには、アカーには、アカーによって、アカーには

そして、半導体チップでをフィルム基版 8 に暴 量する場合には、フィルム基版 8 のデバイスホール 1 0 内に半導体チップでを配置し、半導体チップでのバンプ電板 3 をフィンガリード 9 に対向させ、この状態でパンプ電板 3 とフィンガリード 9

れる基板は、フィルム高板8である必要はなく、 便質の配益高板であってもよい。また、半導作 チップ7のパンプ電極3がポンディングされる鏡 乾燥子は、必ずしもフィンガリードである必要は なく、高板上に取けられたパッド電板であっても よい。さらに、半導体チップ?はTAB方式によ リボンディングする必要はなく、フリップチップ 方式、あるいはフェイスダウン方式によリボン ディングするようにしてもよい。

#### 【是明の無果】

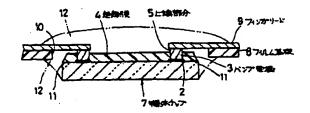
以上詳細に設明したように、この発明によれば、半導体ウェハの状態で、半導体ウェハの状態で、半導体ウェハのパンプ電板側の変面に絶滅限を形成した上、その誤罪の中間までエッチングすることにより前記パンプ電極の先端異分を絶滅機の上方に突出させたので、半導体ウェハをダインングして個々に分割された半導体チップを高板の放棄機子にポンディングする際に、変素のように各半導体チップ等に、基板の放棄機子を設備したり、あるいは半導体の放棄機子を設備したり、あるいは半導体

チップの外種部に絶縁シートを設けたりしなくても、 エッジショートを訪 ぐことができ、 半導体チップを基板の接続場子に簡単かつ容易に接続することができ、 極めて他事的に接続することができる。

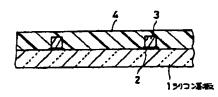
## 4、醤葡の簡単な説明

第1回はこの発明の接続方法によって手事体 チップをフィルム高板に接続した状態の新聞間、 第2回は年事体ウェハにパンプ電板を形成した 上、絶景膜を設けた状態の更易新面図、 男3回は 第2回の絶景鏡をハーフェッチングしてパンプ電 額の上端部分を実出させた状態の要偶新園図であ

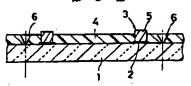
1 ……シリコン芸板(半導体ウェハ)、3 …… パンプ電板、4 …… 助歌眼、5 ……上編部分(先 単部分)、7 ……半導体チャブ、8 ……フィルム 芸板、9 ……フィンガリード(被技術子)。



第1章



**2** 2 30



ar 2 89